



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE LETRAS E ARTES

**ESCOLA DE BELAS ARTES**  
**REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS**

Número 33.302 Livro 96 Folha 102  
Protocolado sob o número 1818/98  
RVD n.º 494399

Registro requerido por ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DA RESERVA KADIWÉU - ACIRK., instituição brasileira, estabelecida na Cidade de Campo Grande/MS, CGC 33.151.697/0001-50.

Obra registrada: DESENHO ABSTRATO.

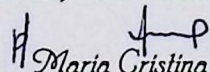


Características: desenho abstrato de padrões culturais Kadiwéu, executado com utilização de canetas hidrográficas, em papel canson.

Direitos Patrimoniais cedidos a titular pela autora ELEUTÉRIA MATCHUA, artista plástica, índia da aldeia brasileira Bodoquena - Reserva Indígena Kadiwéu, situada em Porto Murtinho/MS.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1998

O PRESENTE REGISTRO NÃO SE  
CONSTITUI NEM TEM VALIDADE  
LEGAL COMO REGISTRO DE MARCA.

  
Maria Cristina N. S. Marinbo  
RESPONSÁVEL DIREITOS AUTORAIS  
REG. 0036164 EBA/UFRJ

  
VISTO  
VICTORINO DE OLIVEIRA NETO  
DIRETOR EBA/UFRJ - MATR. 000141-0